

— ,

(低温 plasma)

가 (graft 重合 加工)

‘ (nano-phase)’ . 가 (高耐久

制菌 加工) ‘ UF’, 가 (高耐久 消臭 加工) ‘

DE’, 가 (高耐久 制電 加工) ‘ AS’ 3

가 (line up) . 2009

2009 50 (m) .

(大阪 染工)

가 (眞空 plasma 加工機) .

가

가 ‘

(Dual plus) ME’ , 가

. 100%

· (織・編物) (polyester rich)

가 .

UF SEK · (赤色・橙色)

, ‘DE’

(ammonia), (醋酸 : acetic acid), (iso吉草酸 : isovaleric acid)

. ‘AS’

(靜電氣 對策 作業服)

3

, (從來) 가 , ,

. (binder free)

. 2 .

가 , , ,

.

가 .

(高energy) 가

, (radical :

. monomer graft )

, 가

.

가 ,

가 .

.

가

.♣